



Workshop DIN ISO 10110-7 und DIN ISO 14997

**Oberflächenunvollkommenheiten:
Prüfverfahren und Angaben auf Zeichnungen**

Frankfurt am Main, 16. Mai 2018

Messe Frankfurt (Halle 3 / Ebene 3, C West, Raum „Aspekt“)

Bitte schicken Sie den
ausgefüllten Anmeldebogen per
Mail an photonik@spectaris.de
oder Fax an 030/414021-33

Anmeldefrist:

11. Mai 2018

Veranstaltungsort:

Optatec
Messe Frankfurt Venue GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main



Uhrzeit:

10:00 bis 12:00 Uhr

Teilnahmegebühr:

Regulär:
50,00 € (zzgl. MwSt.)

SPECTARIS-/NAFuO-Mitglieder:
kostenfrei

(alle Angaben zzgl. gültiger
Optatec-Eintrittskarte)

Dieses Jahr werden die Publikationen der
DIN ISO 10110-7 „Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische
Elemente und Systeme - Teil 7: Oberflächenunvollkommenheiten“ sowie der
DIN ISO 14997 „Optik und Photonik - Prüfverfahren für
Oberflächenunvollkommenheiten optischer Elemente“ erwartet.

DIN und SPECTARIS laden zu einem gemeinsamen Workshop ein, in dem ein
Vertreter des DIN-Ausschusses „NA 027-01-02 AA Grundnormen der Optik“
über die schon veröffentlichten internationalen Normen ISO 10110-7 bzw.
ISO 14997 und die bald erwarteten deutschen Publikationen (DIN ISO 10110-7)
zur Angabe von Oberflächenunvollkommenheiten in optischen Elementen sowie
(DIN ISO 14997) zu Prüfverfahren für diese vortragen wird. Schwerpunkt sind
die Neuerungen gegenüber den Vorgängerversionen, welche nun unter
anderem Angaben für Scratch/Dig entsprechend der MIL-PRF 13830B
enthalten können. In der anschließenden offenen Runde besteht die
Möglichkeit, Fragen zu Stellen.

Begrüßung

Dr. Wenko Spütitz
SPECTARIS

Einführung

Clara Engesser
Normenausschuss Feinmechanik und Optik im DIN

DIN ISO 10110-7 und DIN ISO 14997

Dr. Manfred Thomae
ehem. Mitarbeiter Leica Microsystems CMS GmbH

Fragen und Möglichkeiten der Beteiligung

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.spectaris.de/photonik

Veranstalter:



SPECTARIS WISSENSRAUM

Workshop DIN ISO 10110-7 und DIN ISO 14997

Oberflächenunvollkommenheiten:
Prüfverfahren und Angaben auf Zeichnungen

Frankfurt am Main, 16. Mai 2018
Messe Frankfurt (Halle 3 / Ebene 3, C West, Raum „Aspekt“)

Anmeldung per **Fax** an **030/414021-33**

oder **E-Mail** an photonik@spectaris.de

Anmeldefrist:

11. Mai 2018

Veranstaltungsort:

Optatec
Messe Frankfurt Venue GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main



Uhrzeit:

10:00 bis 12:00 Uhr

Ansprechpartner:

Dr. Wenko Süptitz
Leiter Fachverband Photonik
Fon +49(0)30 414021-25
sueptitz@spectaris.de

Yvonne Lindner
Projektmanagerin Fachverband
Photonik
Fon +49(0)30 414021-26
lindner@spectaris.de

- Ja, ich melde mich verbindlich zur Veranstaltung am 16. Mai 2018 an.
Die Teilnahmegebühr beträgt regulär 50,00 Euro (zzgl. MwSt.). Die Teilnahme für Mitglieder von SPECTARIS und des NAFuO-Ausschusses ist kostenlos.
- Kein Mitglied
- SPECTARIS-Mitglied
- NAFuO-Ausschussmitglied

Name, Vorname _____

Unternehmen _____

Position _____

Anschrift _____

Telefon-Nr. _____

E-Mail _____

Datum, Unterschrift _____

Mit Ihrer Anmeldung nehmen Sie die [Teilnahmebedingungen](#) zur Kenntnis und erkennen sie an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.spectaris.de/photonik

Veranstalter: